PATENT ÁBSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-254837

(43)Date of publication of application: 05.10.1993

(51)Int.CI.

CO1G 23/02

(21)Application number: 04-086161

(71)Applicant: ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD

(22)Date of filing:

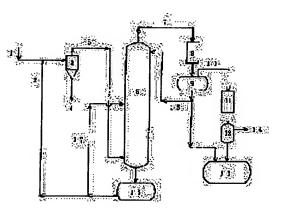
10.03.1992

(72)Inventor: YAMAMOTO YASUYUKI

(54) PRODUCTION OF TITANIUM TETRACHLORIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: To separate various impurities in a purification tower by feeding a crude titanium chloride gas from the lower part of the separation and purification tower and simultaneously spraying a purified titanium chloride solution from the upper part of the tower. CONSTITUTION: A crude titanium gas fed from a feeding pipe 1 is sprayed with a crude chloride solution from an intermediate tank 16 to deposit chlorides having boiling points having higher than that of the titanium chloride as solids, which are separated and discharged with a cyclone 3. A non-condensing gas and a crude titanium tetrachloride gas are charged into a separation and purification tower 6. The crude titanium chloride solution is fed from the lower part of the tower 6 to contact with the gases for removing the solid contents in the gases. The sufficiently solid content-removed crude titanium tetrachloride is transferred to the upper part of the tower 6 and brought into contact with a purified titanium tetrachloride solution fed and sprayed from a piping 15 to purify the crude titanium tetrachloride gas. The gas discharged from the tower tip is cooled with a water-cooled heat exchanger 8 to produce the purified titanium tetrachloride solution. A part of the produced purified titanium tetrachloride solution is returned



to the tower 6 from a distribution tank 9 and the stored in a storage tank 13. The non-condensed part is also liquefied with a cooler 11 and recovered.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.08.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3247420

[Date of registration]

02.11.2001

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平5-254837

(43)公開日 平成5年(1993)10月5日

(51)Int.Cl.⁵

識別配号

FΙ

技術表示箇所

C 0 1 G 23/02

D

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-86161

(71)出願人 000000354

(22)出願日

平成 4年(1992) 3月10日

石原産業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目3番15号

(72)発明者 山本 康之

三重県四日市市石原町1番地 石原産業株

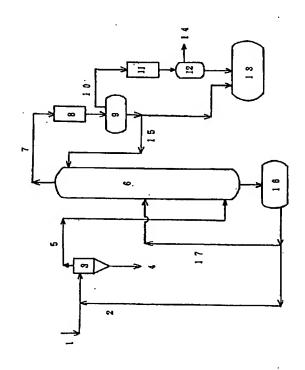
式会社四日市事業所内

(54)【発明の名称】 四塩化チタンの製造方法

(57)【要約】

【構成】チタン含有鉱石を塩素化して得られる粗四塩化チタンガスを精製して高純度の四塩化チタンを製造する方法であって、非凝縮性ガスを含有した粗四塩化チタンガスと精製四塩化チタン液とを分離精製塔において接触させて該粗四塩化チタンガスを精製する。

【効果】通常の蒸留精製で得られる四塩化チタンと同程度の純度を有する四塩化チタンが得られ、しかも、蒸留精製に使われる熱エネルギーが不要であるためエネルギーコストが低く、蒸留精製に使われるリボイラーなどの装置が不要となって精製工程が簡略化でき、スケーリングなどによる稼働率低下もなくなるなど、蒸留精製の方法に代わる簡便、かつ、工業的な方法である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】チタン含有鉱石を塩素ガスと反応させて得 られる粗四塩化チタンガスを分離精製塔内で四塩化チタ ン液と接触させて不純物を分離し、精製するととを特徴 とする四塩化チタンの製造方法。

【請求項2】チタン含有鉱石を塩素ガスと反応させて得 られる粗四塩化チタンガスを分離精製塔内で粗四塩化チ タン液と接触させ、次に精製四塩化チタン液と接触させ て不純物を分離し、精製することを特徴とする四塩化チ タンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、チタン含有鉱石を塩素 化して得られる粗四塩化チタンを精製して高純度の四塩 化チタンを製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】四塩化チタンは、二酸化チタン顔料や金 属チタンの原料として、また、ジエン、α-オレフィ ン、エチレンなどの重合触媒として用いられる有用なも ークスなどの還元剤の存在下に900~1100°Cの温 度で塩素ガスと反応させて得られる。こうして得られる 四塩化チタンガスには、普通、鉱石中の不純物に由来す る種々の塩化物、細粒化した鉱石、コークス、一酸化炭 素、二酸化炭素などが含まれており、このために粗四塩 化チタンと称されている。この粗四塩化チタンガスは、 たとえば、200℃近くに冷却してガス中に含まれる不 純物の塩化物ガスを固体状物として析出させ、他の懸濁 固体状不純物と共に固一気分離器で分離、除去し、その 後、四塩化チタンの沸点以下の温度にまで冷却して四塩 化チタンを液化し、一酸化炭素、二酸化炭素などの副生 ガスを分離、除去した後、次いで、該四塩化チタン液を 蒸留して精製するのが普通である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】前記の蒸留精製による 方法では、四塩化チタン液を沸騰させるのに多量の熱エ ネルギーが必要となるため、熱エネルギーを余り必要と しない、より低コストの製造方法が望まれている。ま た、前記の蒸留精製による方法では、蒸留精製工程内に 残留した不純物が設備や配管などを閉塞したりするなど 40 の問題がある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、髙純度の四塩 化チタンの製造法、特に粗四塩化チタンの精製方法に関 する。本発明者等は、従来の蒸留精製の方法に代わる簡 便、かつ、工業的な方法を種々検討した結果、チタン含 有鉱石を塩素化して得られる非凝縮性ガスを含有した粗 四塩化チタンガスを分離精製塔の下部から導入し、上部 から精製四塩化チタン液を散布し、より望ましくは、該 分離精製塔の中間部からも粗四塩化チタン液を散布して 50 ン液の温度などにより適宜設定することができる。

粗四塩化チタンガスと接触させることにより、粗四塩化 チタンガスに同伴した非凝縮性ガスが存在した状態でも 粗四塩化チタンガスに含まれている各種の不純物を分離 精製塔内で分離することができることを見出し、本発明 に到達したものである。従来法では、粗四塩化チタンガ スの凝縮工程と粗四塩化チタン液の蒸留工程などの複数 の工程で処理していたため、工程が複雑になったり各設 備や配管の閉塞の問題を抱えていた。さらに、粗四塩化 チタンガスを一旦液化し、その後、加熱、蒸発させて蒸 留していたために多量の熱エネルギーを必要としていた が、本発明によれば、分離工程と蒸留工程とを一体化し た分離精製塔を用い、この中に導入する粗四塩化チタン ガスのもつ顕熱、潜熱を利用することができるので、蒸 留精製に使われる熱エネルギーが不要となってエネルギ ーコストを低くすることができ、また、蒸留精製に使わ れるリボイラーなどの装置が不要となるため精製工程が 簡略化できる。すなわち、本発明は、チタン含有鉱石を 塩素ガスと反応させて得られる粗四塩化チタンガスを分 離精製塔内で四塩化チタン液と接触させて不純物を分離 のである。一般に四塩化チタンは、チタン含有鉱石をコ 20 し、精製することを特徴とする四塩化チタンの製造方法 であり、粗四塩化チタンを簡便に、かつ、工業的に精製

> 【0005】本発明において、粗四塩化チタンガスは、 チタン含有鉱石を塩素ガスで塩素化して生じる通常7.0 0~900℃の高温ガスを150~250℃程度まで冷 却したガスであり、これには、チタン含有鉱石中に含ま れる不純物に由来する各種の塩化物の他に、一酸化炭 素、二酸化炭素、塩化水素、窒素などのガス状不純物や 未反応のチタン含有鉱石や還元剤などの固体状不純物が 含まれている。本発明では、種々の不純物を含有した状 態の粗四塩化チタンガスを分離精製塔の下部から導入 し、該分離精製塔の上部から四塩化チタン液を散布して 粗四塩化チタンガスと接触させることにより、不純物を 含まない高純度の四塩化チタンガスを該分離精製塔の頂 部より回収する。特に、本発明においては、分離精製塔 の上部から精製四塩化チタン液を散布し、該分離精製塔 の中間部から粗四塩化チタン液を散布することにより、 より効率的に不純物を分離することができる。

して高純度の四塩化チタンを製造する方法を提供するも

のである。

【0006】前記の精製四塩化チタン液とは、例えば本 発明の分離精製塔から排出する高純度四塩化チタン液で あり、普通四塩化チタン濃度が99.5重量%以上のも のである。また、粗四塩化チタン液とは、例えば塩化炉 で生成する粗四塩化チタンガスを凝縮、液化して得られ るものであり、不純物を含む、低純度の四塩化チタン液 である。精製四塩化チタン液の分離精製塔への散布量 は、粗四塩化チタンガスの導入量、粗四塩化チタンガス の温度、粗四塩化チタンガスに含有する不純物量、分離 精製塔内の圧力、分離精製塔出口温度、精製四塩化チタ

【0007】本発明においては、分離精製塔の上部から 四塩化チタン液を散布し、分離精製塔の下部から導入し た粗四塩化チタンガスと接触させる。より望ましくは、 まず分離精製塔の中間部から粗四塩化チタン液を散布し て分離精製塔の下部から導入した粗四塩化チタンガスと 接触させて該粗四塩化チタンガスに懸濁した固体状不純 物を除去し、引続き、分離精製塔の上部から散布する精 製四塩化チタン液に接触させて高沸点化合物を除去する のが工業的であり、望ましい。なお、チタン含有鉱石を 塩素化して得られた粗四塩化チタンガスは、分離精製塔 10 に導入する前に、サイクロンなどで固 - 気分離して、粗 四塩化チタンガスに懸濁した固体状不純物をできるだけ 除去しておくことが好ましい。

【0008】分離精製塔から排出される精製四塩化チタ ンガスには一酸化炭素、二酸化炭素などの非凝縮性ガス が同伴しているので、との後0~-30℃の温度に冷却 して精製四塩化チタンガスを凝縮液化させ、非凝縮性ガ スと分離する。このように精製して得られた四塩化チタ ン液は回収され、一部は分離精製塔の上部に還流液とし て循環使用される。

【0009】次に、本発明を図面に従って説明する。図 1は、本発明に関する四塩化チタンの分離精製装置の主 要部分を示す。チタン含有鉱石を塩素ガスと反応して得 られた粗四塩化チタンガスは、高温であると同時に一酸 化炭素、二酸化炭素、塩化水素、窒素などのガスや鉱 石、コークスの微粉その他塩化物等の不純物を含んでい る。供給管1で導入された粗四塩化チタンガスは、中間 タンク16より送られてきた粗四塩化チタン液をスプレ ーされて急速に冷却され四塩化チタンより高沸点側にあ る塩化物を固体として析出させ、サイクロン3にて大部 分の固形分を分離し排出せしめる。しかし、微細な粒子 は完全に分離されず一部はそのまま非疑縮性ガス、粗四 塩化チタンガスと共に分離精製塔6に入る。分離精製塔 の下部では粗四塩化チタン液が中間タンク16より配管 17を通って循環されており、分離精製塔6に入った粗 四塩化チタンガスは、この粗四塩化チタンの循環液と十 分接触し、ガス中の固形分を液中に捕捉する。前記循環 液に捕捉された固形分は、配管2を通り粗四塩化チタン ガス中にスプレーされ、サイクロン3より系外に排出さ れる。なお、粗四塩化チタンの循環液の配管17には熱 交換器を設置する必要がなく、また、分離捕捉すべき固 形分の重により、粗四塩化チタン液の流量を自由に調節 することができる。

【0010】分離精製塔の下部で十分に固形分を除かれ た粗四塩化チタンガスは、非凝縮性ガスと共に分離精製 塔上部の精製部へ移行し、配管15から供給、散布され る精製四塩化チタン液と接触しながら精製される。塔頂 より流出したガスは、配管7を通り水冷熱交換器8で冷 却され精製四塩化チタン液となる。得られた精製四塩化

れ、残部はストレージタンク13に貯えられる。分配タ ンク9で分離された非凝縮ガスにはまだ四塩化チタンガ スが含まれているので、冷凍機により冷却されたブライ ンクーラー11を通じて、四塩化チタンを完全に凝縮。 液化させ、回収し、一方非凝縮性ガスはガス分離器12 を通って適当な処理設備に送られる。

【0011】不純物の影響でパイプ、タンク等の設備に 腐食が発生する場合、またはバナジウム不純物の除去が 不完全な場合は、中間タンク16または循環配管17に 水、石鹸、油などを添加してもよい。

[0012]

【実施例】

実施例

チタン含有鉱石を塩素ガスと反応して得られた相四塩化 チタンガスに120℃の温度の粗四塩化チタン液103 18Kg/hrを配管2より散布して、粗四塩化チタン ガスを200℃の温度に冷却した後、サイクロン3に導 入し固形分を分離し、引続き、分離精製塔(直径1m、 高さ15.7m)の下部に導入した。分離精製塔の中間 20 部には、120°Cの温度の粗四塩化チタンの循環液が1 00m3/hrの流量で配管17を通して供給、散布さ れ、さらに40℃の温度の精製四塩化チタンの循環液が 10002Kg/hrの流量で分離精製塔の上部から配 管15を通して供給、散布され、導入された該粗四塩化 チタンガスと接触して粗四塩化チタンガスが精製され た。分離精製塔の塔頂から排出された精製四塩化チタン ガスの温度は126℃であった。次に、分離精製塔の塔 頂から排出された精製四塩化チタンガスを水冷熱交換器 8に導入して凝縮させ、さらに、未凝縮の精製四塩化チ タンガスをプラインクーラー11に導入して凝縮、液化 させ、ストレージタンク13より本発明の四塩化チタン 液(試料A)を回収した。

【0013】比較例

実施例と同様に、チタン含有鉱石を塩素ガスと反応して 得られた粗四塩化チタンガスに120°Cの温度の粗四塩 化チタン液10318Kg/hァを散布して、粗四塩化 チタンガスを200℃の温度に冷却した後、サイクロン で固体状不純物を分離、除去した。引続き、粗四塩化チ タンガスを冷却塔に導入し、この中で粗四塩化チタン液 と接触させて凝縮、液化させ、非凝縮性ガスを分離し た。次いで、得られた粗四塩化チタン液を通常の蒸留精 製操作にて精製し、四塩化チタン液(試料B)を回収し

【0014】前記の実施例および比較例で得られた試料 A、Bをそれぞれ分析した。その結果を表1に示す。表 1から明らかなように、本発明で得られた四塩化チタン 液Aは、従来の方法である比較例で得られた四塩化チタ ン液Bと同程度の純度を有するものであった。なお、本 発明で得られた四塩化チタンを気相酸化して得られた二 チタン液の一部は分配タンク9より分離精製塔へ湿流さ 50 酸化チタン顔料は、従来の方法で得られた四塩化チタン

を気相酸化して得られたものと同程度の顔料特性を有す るものであった。比較例においては、粗四塩化チタンガ スをまず冷却塔 (分離塔) で処理し、引続き、蒸留精製 処理するのに対し、実施例では分離精製塔のみで処理す米

* ることができるので、精製設備が簡略化されると共に熱 エネルギーコストの大幅な削減ができた。

[0015]

【表1】

	試料	不純物含有量 (ppm)					
	神	Fe	V	Sn	A 1	Ga	Сr
実施例	Α	0. 1	0. 2	151	104	2 1	9
比較例	В	0.3	0. 1	147	9 9	2 9	1 0

[0016]

【発明の効果】本発明は、チタン含有鉱石を塩素化して 得られる粗四塩化チタンガスを精製して高純度の四塩化 チタンを製造する方法であって、非凝縮性ガスを含有し た粗四塩化チタンガスと四塩化チタン液とを、分離塔と 蒸留塔とを一体化した分離精製塔において接触させて、 粗四塩化チタンガスのもつ顕熱、潜熱を利用して直接精 製する方法であり、通常の蒸留精製で得られる四塩化チ タンと同程度の純度を有する四塩化チタンが得られる。 20 6 分離精製塔 しかも、蒸留精製に使われる熱エネルギーが不要である ためエネルギーコストが低く、蒸留精製に使われるリボ イラーなどの装置が不要となって精製工程が簡略化で ※

※き、スケーリングなどもなくなるなど、通常の蒸留精製 の方法に代わる簡便、かつ、工業的な方法である。

【図面の簡単な説明】

【図1】四塩化チタンの精製装置の主要部分を示した説 明図である。

【符号の説明】

- 1 粗四塩化チタンガス供給管
- 3 サイクロン
- - 8 水冷熱交換器
 - 11プラインクーラー

【図1】

